## 明細書

## ガス用シール構造

# 5 〔技術分野〕

本発明は、ガス、特に水素ガスおよびヘリウムガスなどの 透過性の高い高圧力のガスの漏れを防止するためのシール構造に関する。

### 〔背景技術〕

- 10 圧力変動が少ない、言い換えるとほぼ一定の圧力に保持される高圧力 ガスの漏れを防止するため、高いシール性を発揮することができる、ゴ ム製のOリングが用いられる。このOリングとしては、日本工業規格 (JIS)の「B 2401」に規定されるOリングを用いることがで きる。
- 15 また高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で頻繁に圧力変動が生じるガスの漏れを防止するために、樹脂製のシール部材が用いられている。

しかしながら、〇リングは、圧力変動が少ない場合、優れたシール性を発揮する利点を有するが、前述のような圧力変動が生じるガスの漏れを防止するために用いるとブリスタ現象が発生してしまうので、圧力変動が生じるガスの漏れを防止するために用いることができない。ブリスタは、ゴム製部材が高圧力のガスに曝されると、その高圧力のガスがゴム製部材内部に浸透して保持され、この状態から周囲のガスの圧力が急激に低下したときに、ゴム製部材内部に保持されている高圧力のガスが急激に低下したときに、ゴム製部材内部に保持されている高圧力のガスが急激に膨張しながら外部に出ようとして、微小気泡がゴム製部材内部に現れる現象である。このようなブリスタ現象は、〇リングにおいても同様に発生する現象であり、このブリスタ現象が発生すると、〇リングは

シール性が喪失されてしまう。

また、Oリングは、水素ガスおよびヘリウムガスのように分子量が小さい透過性の高いガスに対しては、そのガスの圧力が高くなると、透過量が大きくなってしまう。したがって透過性の高いガスに対して、単体では、シール性を確保することができない。

さらに、樹脂製のシール部材は、ブリスタの発生することがなく、かつガスの透過が小さいので、前述のような圧力変動が生じるガスの漏れを防止するために用いられているが、ゴム製の〇リングに比べて柔軟性が劣り、ゴム製の〇リングのような高いシール性を達成することができない。また急激な圧力変動に対して追従することができず、この点からも高いシール性を達成することができない。特に、ガスが高圧力の状態から降圧するときに、ガスが漏れやすくなってしまう。

このように圧力変動が大きく、かつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に実施でき、かつ構造が簡単なシール構造は、知られてい ない。

#### 〔発明の開示〕

10

20

本発明の目的は、圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に実施でき、かつ構造が簡単なシール構造を提供する ことである。

本発明は、2つのシール面間に設けられるゴム製の主シール手段と、 前記2つのシール面間に、主シール手段よりも高圧側に設けられ、凹溝 が形成される樹脂製の副シール手段と、主シール手段および副シール手 段間で前記2つのシール面間の空隙に連なる変動緩和空間が形成される 圧力変動緩和手段とを含むガス用シール構造である。

本発明に従えば、ゴム製の主シール手段よりも高圧側には、樹脂製の副シール手段が設けられる。副シール手段は、高圧側のガスの圧力が変

10

15

20

25

動したとき、この圧力変動に伴なって、主シール手段の周囲のガスの圧力が急激に変化することを防止することができる。 さらに主シール手段と副シール手段との間に圧力変動緩和手段が設けられ、副シール手段を通過してガスが漏れたり、高圧側のガスの圧力変動に対する副シール手段に伝わることを防止し、変動緩和空間によって緩和した状態で主シール手段に伝わるようにすることができ、主シール手段の周囲のガスの圧力が急激に変化することを確実に防止することができる。このように高いシール性を有するゴム製の主シール手段を用いて、高いシール性を確保したうえで、高圧側のガスの圧力が高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で変動しても、その圧力変動の影響を受けて主シール手段がブリスタ現象を生じてしまうことが防がれる。したがって圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に用いることができる。しかもこのシール構造は、主シール手段と、副シール手段と、圧力変動緩和手段とを設けるだけの簡単な構成で実現することができる。

また本発明は、副シール手段は、凹溝を高圧側に向けて配置されている。本発明に従えば、副シール手段が、凹溝を高圧側に向けて配置されるので、この副シール手段によって2つのシール面の空隙をシールすることができる。このように副シール手段によってシールすることができる。で、主シール手段の周囲のガスの圧力を低圧力に抑えることができる。仮に、樹脂製であるがゆえに副シール手段によって完全にシールすることができず、わずかにガスが漏れたとしても、圧力変動緩和手段があるので、主シール手段の周囲のガスの圧力を低圧力に抑えることができる。このようにして主シール手段の周囲の圧力は、高圧側のガスの圧力の変動に関わらず、急激に変動しないように低圧力に抑えられている。これによって高圧側のガスが、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で圧力変動しても、主シール手段にブリスタ現象が発生することを防

止することができる。したがって高いシール性を維持することができる。 しかも主シール手段の周囲のガスの圧力が低圧力に抑えられることによって、ガスが主シール手段を透過することを防止することができ、さら に高いシール性を確実に確保することができる。

5 また本発明は、副シール手段は、凹溝を低圧側に向けて配置されている。本発明に従えば、副シール手段が、凹溝を低圧側に向けて配置されるので、高圧側のガスの圧力が、高圧力から低圧力に変動したとき、副シール手段によって2つのシール面の空隙をシールすることができる。これによって主シール手段の周囲のガスの圧力が、高圧力から低圧力に10 急激に低下することを防止し、圧力変動緩和手段の作用によって、主シール手段の周囲のガスの圧力が、急激に変化することが防がれる。これによって高圧側のガスが、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動幅で圧力変動しても、主シール手段にブリスタ現象が発生することを防止15 することができる。したがって高いシール性を維持することができる。

#### 〔図面の簡単な説明〕

図1は本発明の実施の第1の形態のガス用シール構造を、高圧側の空間が高圧力である状態で示す断面図である。

20 図 2 は図 1 の高圧ガス用シール構造を、高圧側の空間が低圧力である状態で示す断面図である。

図3は図1のガス用シール構造が設けられる弁装置を示す断面図である。

図4は本発明の実施の第2の形態のシール構造が設けられる、弁装置 25 を示す断面図である。

図5は本発明の実施の第3の形態のシール構造が設けられる、弁装置 を示す断面図である。 図6は本発明の実施の第4の形態のシール構造が設けられる、弁装置を示す断面図である。

図7は本発明の実施の第5の形態のシール構造が設けられる、ガスタンク装置を示す断面図である。

5 図 8 は本発明の実施の第 6 の形態のシール構造が設けられる、弁装置 を示す断面図である。

図9は本発明の実施の第7の形態のシール構造が設けられる、弁装置を示す断面図である。

図10は本発明の実施の第8の形態のシール構造が設けられる、弁装 10 置を示す断面図である。

図11は本発明の実施の第9の形態のシール構造が設けられる、弁装置を示す断面図である。

図12は本発明の実施の第10の形態のシール構造が設けられる、ガスタンク装置を示す断面図である。

15 図13は本発明の実施の第11の形態のシール構造が設けられる、弁 装置を示す断面図である。

図14は本発明の実施の第12の形態のシール構造が設けられる、弁装置を示す断面図である。

図15は本発明の実施の第13の形態のシール構造が設けられる、弁20 装置を示す断面図である。

図16は本発明の実施の第14の形態のシール構造が設けられる、弁 装置を示す断面図である。

図17は本発明の実施の第15の形態のシール構造が設けられる、弁 装置を示す断面図である。

25

[発明を実施するための最良の形態]

図1は、本発明の実施の第1の形態のガス用シール構造1を、高圧側

20

の空間5が高圧力である状態で示す断面図である。図2は、高圧ガス用シール構造1を、高圧側の空間5が低圧力である状態で示す断面図である。図3は、ガス用シール構造(以下、単に「シール構造」という場合がある)1が設けられる弁装置20を示す断面図である。シール構造1は、対向する2つのシール面2,3を密封、すなわちシールして、2つのシール面2,3の間の空隙4を介して、高圧側の空間5から低圧側の空間6にガスが漏れることを防止するための構造である。シール面2,3は、対向して設けられる2つの部材7,8の表面である。したがって対向する2つの部材7,8間に空隙4が形成される。高圧側は、シール構造1を基準にして、圧力が高い側であり、低圧側は、シール構造1を基準にして、圧力が低い側である。

本実施の形態では、一方の部材7は、大略的に円筒状の内表面部を有する部材であり、他方の部材8は、大略的に円筒状の外表面部を有する部材である。したがって各シール面2,3は、各部材7,8の内周面および外周面であり、大略的に円筒状である。

またシール構造1は、高圧側の空間5のガスの圧力PHに、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で、急激な圧力低下を含む圧力変動が生じる構成の装置などに好適に用いられる。またシール構造1は、高圧側の空間5に、たとえば水素ガスおよびヘリウムガスなどの分子量が小さく、ゴム製の部材に対する透過性が高いガスが導かれる構成の装置などに好適に用いられる。このようにシール構造1は、前述のような圧力変動を生じかつ透過性の高いガスの漏れを防止するために、特に好適に用いられる。

従来の技術に関連して述べたブリスタ現象は、ゴム製部材の周囲の圧 力が、ブリスタ発生限界圧カPbcを超える圧力から、ブリスタ発生限 界圧カPbc以下の圧力、たとえば大気圧付近の圧力に急激に低下した ときに発生する現象であり、ブリスタ発生限界圧カPbc以下の圧力か

ら低下したときには、急激に低下してもブリスタ現象は生じない。本発 明において、高圧力は、ブリスタ発生限界圧力を超える圧力を意味し、 低圧力は、ブリスタ発生限界圧力以下の圧力を意味し、たとえば大気圧 およびその付近の圧力である。

5

またブリスタ現象は、周囲のガスの圧力が高圧力から低圧力に低下し ても、低下速度が小さいときには発生しない。本発明において、圧力の 急激な低下とは、ブリスタ現象が発生する低下速度以上の速度での圧力 低下を意味する。またブリスタ現象は、周囲のガスの圧力が高圧力から 低圧力に低下しても、その変動した変動圧力差が小さいときには発生し ない。本発明において、大きな変動範囲とは、その変動範囲の最大圧力 10 と最低圧力との差がプリスタ現象を生じる変動圧力差以上である変動範 囲を意味する。ブリスタ発生限界圧力Pbcは、そのゴム製部材の構成 によって決定する圧力である。

シール構造1は、主シール手段である主シール部材10と、副シール 手段である副シール部材11と、圧力変動緩和手段12とを含んで構成 される。主シール部材10は、天然ゴムおよび合成ゴムなどのゴム製の シール手段であり、対向する2つのシール面2、3間に設けられる。副 シール部材11は、たとえばポリテトラフルオロエチレン(PTFE) であるフッ素系樹脂およびポリアミド系樹脂(ナイロン)などの合成樹 脂を含む樹脂製のシール手段であり、前記各シール面2,3間に、主シ 20 ール部材10よりも高圧側、したがって高圧側の空間5寄りに設けられ る。圧力変動緩和手段12は、主シール部材10および副シール部材1 1間で、前記各シール面2, 3間の空隙4に連なる変動緩和空間13が 形成される。

主シール部材10は、環状のシール部材であり、たとえば〇リングに 25 よって実現される。この〇リングとしては、たとえばJIS 01に規定されるOリング、また一般に市販されるOリングを用いるこ

15

20

とができる。各部材7,8の表面部の少なくともいずれか一方に凹所を 形成するなどして、空隙4に連なる主保持空間19が形成され、主シー ル部材10は、この主保持空間19に嵌まり込んだ状態で、各部材7, 8に弾発的に当接するように設けられる。本実施の形態では、他方の部 材8に凹所が形成されて主保持空間19が形成されている。

副シール部材11は、環状のシール部材であり、周方向に延びる突条状の2つのシールリップ14,15を有し、各シールリップ14,15間に挟まれ、周方向に延びる凹溝16が形成され、各シールリップ14,15が相対的に近接および離反するように変形可能である。本実施の形態では、副シール部材11は、周方向に垂直な断面の形状がU字状になるように形成される。

各部材7,8の表面部の少なくともいずれか一方に凹所を形成するなどして、空隙4に連なる副保持空間17が形成され、副シール部材11は、この副保持空間17に嵌まり込んだ状態で、一方のシールリップ14が一方の部材7に当接し、他方のシールリップ15が他方の部材8に当接するように設けられる。この状態で、副シール部材11は、凹溝16を高圧側に向けて、したがって凹溝16が高圧側の空間5寄りとなるように配置される。本実施の形態では、各部材7,8に凹所が形成されて副保持空間17が形成されている。

圧力変動緩和手段12の変動緩和空間13は、各部材7,8の表面部の少なくともいずれか一方に形成される凹所によって構成される。したがって圧力変動緩和手段12は、変動緩和空間13となる凹所に臨む各部材7,8の一部分によって構成される。この圧力変動緩和手段12は、変動緩和空間13の容積が、空隙4の容積、さらに具体的には、各シール部材10,11間における空隙4の容積よりも大きくなるように形成される。

このようなシール構造1は、弁装置20に設けられる。理解を容易に

するために、シール構造1における構成部分に対応する弁装置20の構成部分には、同一の符号を付す。弁装置20は、ガスが流下する流路に介在される手動操作形の開閉弁であり、ハウジング7と、弁体21と、操作部材8と、蓋体22とを含んで構成される。シール構造1における一方の部材であるハウジング7には、弁通路24が形成され、弁通路24が形成され、弁通路24の中途部に、シール構造1における高圧側の空間である弁室空間5が形成され、弁室空間5に連なりかつ外部に開放する操作部材室25が形成されている。

弁体21は、弁室空間5に嵌まり込んだ状態でハウジング7に螺着され、予め定める基準軸線Lまわりに回転するこによって、基準軸線Lに沿う方向(以下「軸線方向」という)に変位して弁通路24を開閉する。操作部材8は、弁体21と同軸に操作部材室25に嵌まり込み、ハウジング7に螺着される蓋体22によって抜止めされている。操作部材8は、軸線方向の変位が阻止され、基準軸線Lまわりに回転可能である。本発5明において、回転は、360度未満の角変位を含む。

弁体21と操作部材8とは、たとえば、弁体21に形成される内周面 形状が多角筒状の連結凹所27に、操作部材8に形成される外周面形状 が多角筒状の連結突起28を嵌まり込ませる連結構造によって、軸線方 向の相対的な変位が許容され、基準軸線Lまわりの相対的な回転が阻止 された状態で、相互に連結されている。操作部材8には、掛合部30が 形成されており、利用者が、蓋体22に形成される挿通孔31を介して 工具を掛合し、操作部材8を回転操作することによって、弁体21を回 転させて軸線方向へ変位させ、弁通路24を開閉することができる。

この弁装置20は、弁室空間5に、高圧力と低圧力とにわたる大きな 25 変動範囲で圧力変動するガスが導かれ、かつ弁室空間5の急激な圧力低 下を含む圧力変動が発生する可能性がある用途に用いられる。このよう な用途の弁装置20に、ハウジング7と操作部材8との間に形成される

20

空隙4に関して、シール構造1が設けられ、弁室空間5から低圧側の空間である弁装置20の外部空間6に、ガスが漏れることを防止するために用いられる。外部空間6は、大気に開放されており、低圧力である。

本実施の形態によれば、ゴム製の主シール部材10が設けられるので、 弁室空間5のガスの圧力PHが高圧力である状態(以下「高圧状態」と いう場合がある)、および弁室空間5のガスの圧力PHが低圧力である 状態(以下「低圧状態」という場合がある)のいずれの状態にあっても、 主シール部材10によって空隙4を気密に塞ぐことができる。これによ って高いシール性を確保して、弁室空間5から外部空間6に、ガスが漏 れること防止することができる。

この主シール部材10よりも高圧側には、樹脂製の副シール部材11 が設けられる。副シール部材11は、凹溝16を高圧側に向けて配置される。副シール部材11は、副シール部材11に関して、凹溝16の向く側の圧力が凹溝16と反対側の圧力以下の状態、したがって高圧側のガスの圧力が低圧側の圧力以下の状態では、空隙4を塞ぐことができない。しかし副シール部材11は、副シール部材11に関して、凹溝16の向く側の圧力が凹溝16と反対側の圧力を超える状態、したがって高圧側のガスの圧力が低圧側の圧力を超える状態、したがって高圧側のガスの圧力が低圧側の圧力を超える状態、したがって高圧側のガスの圧力が低圧側の圧力を超える状態では、ガスの圧力によって、各シールリップ14,15が、各シール面2,3にそれぞれ当接し、空隙4を塞ぐことができる。

主シール部材10には、外部空間6の圧力が導かれるとともに、圧力変動緩和手段12の変動緩和空間13の圧力が導かれる。したがってこれらの圧力が、主シール部材10の周囲のガスの圧力となる。これらの圧力が、ゴム製部材である主シール部材10のブリスタ発生限界圧力Pbcを超えないようにするか、または急激に低下しないようにすること

15

20

25

ができれば、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防ぐことができる。外部空間6のガスの圧力は、大気圧Patmであり、低圧力でありかつほぼ一定の圧力である。したがって変動緩和空間13の圧力が、ブリスタ発生限界圧力Pbcを超えないようにするか、または急激に低下しないようにすることができれば、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防ぐことができる。

本実施の形態では、弁室空間5のガスの圧力PHが、ブリスタ発生限界圧力Pbcを超える圧力となる高圧状態では、副シール部材11によって空隙4が塞がれて、変動緩和空間13の圧力が高圧力になることが防止される。弁室空間5のガスの圧力PHが、ブリスタ発生限界圧力Pbc以下の圧力となる低圧状態では、副シール部材11によって空隙4が塞がれてはいないが、弁室空間5のガスの圧力PHが、ブリスタ発生限界圧力Pbc以下の圧力であり、変動緩和空間13の圧力が高圧力になることはない。このようにして、変動緩和空間13の圧力が、ブリスタ発生限界圧力Pbcを超える圧力になることが防がれ、主シール部材10に、ブリスタ現象が発生することを防止することができる。また変動緩和空間13のガスの圧力が低く抑えれているので、ガスが透過性の高いガスであっても、主シール部材10を透過しにくくすることができる。したがってさらに高いシール性を確保することができる。

圧力変動緩和手段12は、副シール部材11による主シール部材10 のプリスタ現象発生防止を、確実に達成するために設けられる。副シー ル部材11は、樹脂製であり、ゴム製のシール部材に比べて柔軟性が低 いので、シール性が低く、ガスのわずかな漏れを生じてしまう場合がる。 このようなガスの漏れが生じたとしても、主シール部材10と副シール 部材11との間に圧力変動緩和手段12が設けられているので、漏れた ガスを圧力変動緩和手段12の変動緩和空間13に導き、ガスの漏れに よる主シール部材10の周囲のガスの圧力の上昇を抑制することができ

る。このように高圧力がそのまま主シール部材10に与えられることを防止し、圧力を低下させた状態で主シール部材10に与えられるようにすることができる。またこのように、圧力変動緩和手段12を設けることによって、主シール部材10のブリスタ現象の発生を、確実に防止できる。

圧力変動緩和手段12について、さらに詳細に述べると、変動緩和空間13で、副シール手段11によって空隙4が塞がれてから漏れるガスの圧力を確実に緩和することができれば、主シール部材10のブリスタ現象の発生を確実に防ぐことができる。したがって変動緩和空間13が、10漏れるガスによって、変動緩和空間13のガスの圧力がブリスタ発生限界圧力Pbcを超える圧力まで上昇しないように、圧力を緩和できるブリスタ防止可能容積Vo以上の容積を有していればよく、次式(1)を満足すれば、主シール部材10のブリスタ現象の発生を確実に防ぐことができる。

 $Patm \times (Vo + k \times Q \times T) \leq Pbc \times Vo$ ... (1) 15 ここで Vo [cm³]は、ブリスタ防止可能容積であり、主シール部 材10のブリスタ現象を防止できる最小容積である。Patm[MPa abs.] (絶対圧) は、大気圧(0.1MPa abs.)である。 Pbc [MPa abs.] (絶対圧)は、前述したように、主シール 部材10のブリスタ発生限界圧力であり、圧力変動が生じてもブリスタ 20 現象が発生しない限界となる最大圧力である。 k×Q [Ncm³/時] は、副シール手段11を通過するガスの漏れ量であり、kは、圧力計数 であって、弁室空間5のガスの圧力PHによって決まる計数である。し たがってガスの漏れ量k×Qは、弁室空間5のガスの圧力PHによって 決まる。T[時]は、副シール手段11に弁室空間5のガスの圧力PH 25 がかかる加圧時間である。

式(1)を変形すれば、次式(2)が得られる。

15

20

25

 $Vo \ge (Patm \times k \times Q \times T)$  / (Pbc-Patm) … (2) この式 (2) で表されるブリスタ防止可能容積Vo以上の容積の変動緩和空間 1 3 を有する圧力変動緩和手段 1 2 を設けることによって、主シール部材 1 0 のブリスタ現象の発生を確実に防ぐことができる。ここで、ブリスタ防止可能容積Voに関して、前述の説明では、外部空間 6 の圧力が大気圧Patmであるので、この大気圧Patmを用いたが、外部空間 6 の圧力が大気圧Patmでない場合には、式 (1) および式 (2) のPatmを、外部空間 6 の圧力に置き換えることによって、同様に、ブリスタ防止可能容積Voを求めることができる。

このようにしてシール構造1は、主シール部材10の周囲のガスの圧力を低圧力に抑えることができる。さらに副シール部材11によって完全にシールすることができず、わずかにガスが漏れたとしても、圧力変動緩和手段12が設けられるので、シール構造1は、主シール部材10の周囲のガスの圧力を低圧力に抑えることができる。このようにして主シール部材10の周囲の圧力は、高圧側のガスの圧力の変動に関わらず、急激に変動しないように低圧力に抑えられている。これによって高圧側のガスの圧力が変動しても、主シール手段にブリスタ現象が発生することを防止することができる。

したがって弁室空間5のガスである高圧側のガスの圧力が、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で圧力変動しても、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防止することができる。これによってシール構造1は、高いシール性を維持することができ、圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に用いることができる。しかもこのシール構造1は、主シール部材10と、副シール11と、圧力変動緩和手段12とを設けるだけの簡単な構成で実現することができる。図4は、本発明の実施の第2の形態のシール構造1Aが設けられる、

弁装置20Aを示す断面図である。この第2の形態のシール構造1Aは、

前述の第1の形態のシール構造1と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1Aは、第1の形態のシール構造1に加えて、バックアップリング35をさらに有する。
5 バックアップリング35は、主保持空間19に嵌まり込んで、主シール部材10の低圧側に設けられる。このような第2の形態のシール構造1Aは、第1の形態のシール構造1と同様の効果を達成することができる。さらにバックアップリング35によって、主シール部材10が空隙4の主保持空間19よりも低圧側の部分にはみ出すことを防止することができ、好適である。

図5は、本発明の実施の第3の形態のシール構造1Bが設けられる、 弁装置20Bを示す断面図である。この第3の形態のシール構造1Bは、 前述の第1の形態のシール構造1と類似しており、シール構造において 対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同 様の構成は説明を省略する。第3の形態のシール構造1Bは、第1の形 態のシール構造1に加えて、補助シール手段として、補助シール部材3 6をさらに有する。補助シール部材36は、主シール部材10よりも低 圧側に、各シール面2,3間に設けられる。

主シール部材10よりも低圧側において、各部材7,8の表面部の少なくともいずれか一方に凹所を形成するなどして、本実施の形態では他方の部材8に凹所を形成して、空隙4に連なる補助保持空間39が形成される。補助シール部材36は、この補助保持空間39に嵌まり込んだ状態で設けられる。補助シール部材36は、副シール部材11と同様の構成のシール部材であり、同様に凹溝16を高圧側に向けて配置される。 25 補助シール部材36の各構成部分には、副シール部材11の各構成部分と同一の符号を付す。このような第3の形態のシール構造1Bは、第1の形態のシール構造1と同様の効果を達成することができる。さらに補 助シール部材36によってさらにシール性を高くすることができる。

図6は、本発明の実施の第4の形態のシール構造1 Cが設けられる、 弁装置20 Cを示す断面図である。この第4の形態のシール構造1 Cは、 前述の第1の形態および第3の形態のシール構造1,1 Bと類似してお り、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成 についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第4の形態のシー ル構造1 Cは、第1の形態のシール構造1に加えて、補助シール手段と して、補助シール部材37をさらに有する。補助シール部材37は、第 3の実施の形態における補助シール部材36と同様の位置に設けられる。 補助シール部材37は、主シール部材36と同様の構成のシール部材で あり、補助保持空間39に嵌まり込んだ状態で、各シール面2,3に弾 発的に当接している。このような第4の形態のシール構造1 Cは、第1 の形態のシール構造1と同様の効果を達成することができる。さらに補 助シール部材37によってさらにシール性を高くすることができる。

10

15

20

25

図7は、本発明の実施の第5の形態のシール構造1Dが設けられる、ガスタンク装置20Dを示す断面図である。この第5の形態のシール構造1Dは、前述の第2の形態のシール構造1Aと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1Aは、弁装置20Aに設けられたが、第5の形態のシール構造1Dは、ガスを貯留すためのガスタンク装置20Dに設けられる。ガスタンク装置20Dは、タンク本体7と、タンク本体7の開口部に螺着されるキャップ体8とを有する。第5のシール構造1Dは、このようなタンク本体7とキャップ体8との間の空隙4に関して設けられ、タンク本体7内の空間5に貯留されるガスが、タンク本体7外の空間6に漏れることを防ぐために設けられる。

この第5の形態では、タンク本体7が一方の部材であり、その表面が

一方のシール面 2 となる。またキャップ体 8 が他方の部材であり、その表面が他方のシール面 3 となる。さらにタンク本体 7 内の空間 5 が、高圧側の空間であり、タンク本体 7 外の空間 6 が、低圧側の空間である。このような第 5 の形態のシール構造 1 D は、もれ防止の対象となるガスが、タンク本体 7 内の空間 5 からタンク本体 7 外の空間 6 に漏れるガスとなるが、第 2 の形態のシール構造 1 A と同様の効果を達成することができる。

図8は、本発明の実施の第6の形態のシール構造1 Eが設けられる、弁装置20 Eを示す断面図である。この第6の形態のシール構造1 Eは、前述の第1の形態のシール構造1 と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第6の形態のシール構造1 Eでは、第1の形態のシール構造1 において、凹溝16を高圧側に向けて配置された副シール部材11 自体の構成は、第1の形態のシール構造1 と同様である。

10

20

25

第6の形態では、主シール部材10によるシールは、第1の形態と同様に達成することができる。この主シール部材10よりも高圧側の副シール部材11は、凹溝16を低圧側に向けて配置される。副シール部材11は、副シール部材11に関して、凹溝16の向く側の圧力が凹溝16と反対側の圧力以下の状態、したがって低圧側のガスの圧力が高圧側の圧力以下の状態では、空隙4を塞ぐことができないので、前述の高圧状態では、空隙4を塞ぐことができない。しかし副シール部材11は、副シール部材11に関して、凹溝16の向く側の圧力が凹溝16と反対側の圧力を超える状態、したがって低圧側のガスの圧力が高圧側の圧力を超える状態、したがって低圧側のガスの圧力が高圧側の圧力を超える状態、したがって低圧側のガスの圧力が高圧側の圧力を超える状態、したがって低圧側のガスの圧力が高圧側の圧力を超える状態では、ガスの圧力によって、各シールリップ14,15が、格シール面2,3にそれぞれ当接し、空隙4を塞ぐことができるので、低圧状態では、

空隙4を塞ぐことができる。

このような第6の形態では、弁室空間5のガスの圧力PHが、ブリスタ発生限界圧力Pbcを超える圧力となる高圧状態では、副シール部材11によって空隙4を塞ぐことはできないが、低圧状態では、副シール部材11によって空隙4を塞ぐことができる。したがって弁室空間5の圧力PHが、高圧力から低圧力に急激に低下しても、主シール部材10と副シール部材11との間のガスが弁室空間5に逃げてしまうことを防止し、変動緩和空間13の圧力が急激に低下することを防止し、ゆっくりと低下、または低下を防止することができる。このようにして、変動緩和空間13の圧力が、ブリスタ発生限界圧力Pbcを超える圧力になっても、その圧力が急激に低下することが防がれ、主シール部材10に、ブリスタ現象が発生することを防止することができる。

このような第6の形態においても、圧力変動緩和手段12は、副シール部材11による主シール部材10のブリスタ現象発生防止を、確実に達成する。副シール部材11は、樹脂製であり、ゴム製のシール部材に比べて柔軟性が低いので、応答性が低く、弁室空間5の圧力変動に完全に追従することができない場合がある。このような遅れが生じたとしても、主シール部材10と副シール部材11との間に圧力変動緩和手段12が設けられているので、変動緩和空間13のガスを弁室空間5に逃がすことによって、主シール部材10の周囲のガスの圧力の低下を抑制することができる。このように主シール部材10の主意のガスの圧力が急激に低下することを防止し、主シール部材10のブリスタ現象の発生を、確実に防止できる。

このように副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向けて設けられ 25 る場合において、主シール部材10のブリスタ現象の発生を確実に防ぐ ことができる変動緩和空間13の容積については、詳細な説明を省略す るが、圧力変動緩和手段12を設けることによって、圧力変動緩和手段 12がない場合に比べて、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防止できることは、明らかである。また前記式(2)で求めたブリスタ防止可能容積Voの変動緩和空間13を形成すれば、副シール部材11を、

凹溝16が低圧側を向くように設ける場合にも、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防止できることが、本件発明者によって確認されている。

このように副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向けて設けられる構成であっても、シール構造1Eは、弁室空間5のガスである高圧側のガスの圧力が、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で圧力変動しても、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防止することができる。これによってシール構造1Eは、高いシール性を維持することができ、圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に用いることができる。しかもこのシール構造1Eは、主シール部材10と、副シール11と、圧力変動緩和手段12とを設けるだけの簡単な構成で実現することができる。

10

15

図9は、本発明の実施の第7の形態のシール構造1Fが設けられる、 弁装置20Fを示す断面図である。この第7の形態のシール構造1Fは、 前述の第1の形態、第2の形態および第6の形態のシール構造1,1A, 1Eと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を 20 付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。 第7の形態のシール構造1Fは、第6の形態のシール構造1Eに加えて、 第2の形態のバックアップリング35をさらに有する。このような第7 の形態のシール構造1Fは、第6の形態のシール構造1Eと同様の効果 を達成することができる。さらにバックアップリング35によって、主 シール部材10の空隙4の一部分40へのはみ出しを防止することがで き、好適である。

図10は、本発明の実施の第8の形態のシール構造1Gが設けられる、

弁装置20Gを示す断面図である。この第8の形態のシール構造1Gは、前述の第1の形態、第3の形態および第6の形態のシール構造1,1B,1Eと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第8の形態のシール構造1Gは、第6の形態のシール構造1Eに加えて、第3の形態の補助シール部材36を有する。このような第8の形態のシール構造1Gは、第6の形態のシール構造1Eと同様の効果を達成することができる。さらに補助シール部材36によってさらにシール性を高

10 図11は、本発明の実施の第9の形態のシール構造1Hが設けられる、 弁装置20Hを示す断面図である。この第9の形態のシール構造1Hは、 前述の第1の形態、第4の形態および第6の形態のシール構造1,1C, 1Eと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を 付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。 15 第9の形態のシール構造1Hは、第6の形態のシール構造1Eに加えて、 第4の形態の補助シール部材37を有する。このような第9の形態のシール構造1Hは、第6の形態のシール構造1Eと同様の効果を達成する ことができる。さらに補助シール部材37によってさらにシール性を高 くすることができる。

くすることができる。

20 図12は、本発明の実施の第10の形態のシール構造1Iが設けられる、ガスタンク装置20Iを示す断面図である。この第10の形態のシール構造1Iは、前述の第1の形態、第5の形態および第6のシール構造1,1D,1Eと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明 25 を省略する。第6の形態のシール構造1Eは、弁装置20Eに設けられたが、第10の形態のシール構造1Iは、第5の形態のガスタンク装置20Dと同様のガスタンク装置20Iに設けられる。このような第10

の形態のシール構造1 I は、もれ防止の対象となるガスが、タンク本体7内の空間5からタンク本体7外の空間6に漏れるガスとなるが、第6の形態のシール構造1 E と同様の効果を達成することができる。

図13は、本発明の実施の第11の形態のシール構造1Jが設けられる、弁装置20Jを示す断面図である。この第11の形態のシール構造1Jは、前述の第1の形態のシール構造1と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第11の形態のシール構造1Jは、複数の副シール部材11が設けられ、少なくとも1つの副シール部材11が凹溝16を高圧側に向け、残余の副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向けて配置される。本実施の形態では2つの副シール部材11が設けられ、高圧側に配置される一方の副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向け、低圧側に配置される他方の副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向けて配置される。

15 このように凹溝16の向きが異なる2つの副シール部材11を含む複数の副シール部材11が設けられる構成では、凹溝16を高圧側に向けた副シール部材11を有するので、第1の形態のシール構造1と同様の効果を達成することができ、かつ凹溝16を低圧側に向けた副シール部材11を有するので、第6の形態のシール構造1Eと同様の効果を達成することができる。これによって弁室空間5のガスの圧力の変動によって、主シール部材10にブリスタ現象が発生することを、さらに確実に防ぐことができる。

図14は、本発明の実施の第12の形態のシール構造1Kが設けられる、弁装置20Kを示す断面図である。この第12の形態のシール構造 1Kは、前述の第11の形態のシール構造1Jと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第12の形態のシール構造1 Kでは、高圧側に配置される一方の副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向け、低圧側に配置される他方の副シール部材11が、凹溝16を高圧側に向けて配置される。この第12の形態のシール構造1Kは、第11の形態のシール構造1Jと同様の効果を達成することができる。

5

10

15

20

25

図15は、本発明の実施の第13の形態のシール構造1Lが設けられる、弁装置20Lを示す断面図である。この第13の形態のシール構造1Lは、前述の第2の形態のシール構造1Aと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1Aでは、変動緩和空間13は、他方の部材である操作部材8の表面部に断面形状が矩形の凹所を形成して構成されたが、第13の形態のシール構造1Lでは、変動緩和空間13は、操作部材8に凹所を形成せずに、一方の部材であるハウジング7の表面部に、断面形状が台形状の凹所を形成して構成される。このような変動緩和空間13であっても同様の効果を達成するので、第13の形態のシール構造1Lは、第2の形態のシール構造1Aと同様の効果を達成することができる。

図16は、本発明の実施の第14の形態のシール構造1Mが設けられる、弁装置20Mを示す断面図である。この第14の形態のシール構造1Mは、前述の第2の形態および第13のシール構造1A,1Lと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第14の形態のシール構造1Mでは、第2の形態のシール構造1Aにおいて操作部材8に形成された凹所と、第13の形態のシール構造1Lにおいてハウジング7に形成された凹所との両方が形成され、これら各凹所によって、変動緩和空間13が構成される。このような変動緩和空間13であっても同様の効果を達成するので、第13の形態のシール構造1Lは、第2の形態のシール構造1Aと同様の効果を達成することができる。

15

20

25

図17は、本発明の実施の第15の形態のシール構造1Nが設けられ る、弁装置20Nを示す断面図である。この第15の形態のシール構造 1 N は、前述の第 2 の形態のシール構造 1 A と類似しており、シール構 造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ 説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1Aで は、変動緩和空間13は、他方の部材である操作部材8の表面部に断面 形状が矩形の凹所を形成して構成されたが、第15の形態のシール構造 1 Nでは、変動緩和空間13は、操作部材8に凹所を形成せずに、一方 の部材であるハウジング7の内部に空間を形成するとともに、この空間 に連なり、表面で開口する細い通路を形成して構成される。このような 変動緩和空間13であっても同様の効果を達成するので、第15の形態 のシール構造1Nは、第2の形態のシール構造1Aと同様の効果を達成 することができる。またこのような通路を利用する構成では、各部材7, 8において、変動緩和空間13のために必要となる表面部の領域を小さ くすることが可能であり、主シール部材10と副シール部材11との間 の距離を小さくすることができる。

前述の各実施の形態は、本発明の例示に過ぎず、本発明の範囲内において、構成を変更することが可能である。たとえば各シール面2,3の形状に制限を受けることはなく、平面状でもよいし、他の曲面状であってもよい。各シール面2,3は、前述の回転動作以外に、スライド変位する構成であってもよいし、第5の形態のように、相対的に変位しない構成であってもよい。また圧力変動の範囲およびガスの種類は、前述の例示に限定されるものではない。また弁装置およびガスタンク装置以外の装置に、シール構造を設けるようにしてもよく、シール構造を設ける対象となる2つの部材は、特に限定されるものではない。

また、副シール部材は、凹溝を有する形状であって、好ましくは、凹 溝を挟んで2つのシールリップを有する形状であればよく、U字状の構 成に限定されるものではない。たとえばC字状、Y字状、V字状などであってもよい。さらに各シールリップを離反させる方向のばね力を与えるばね片を保持する構成として、シール性を高くするようにしてもよい。

# 5 〔産業上の利用可能性〕

10

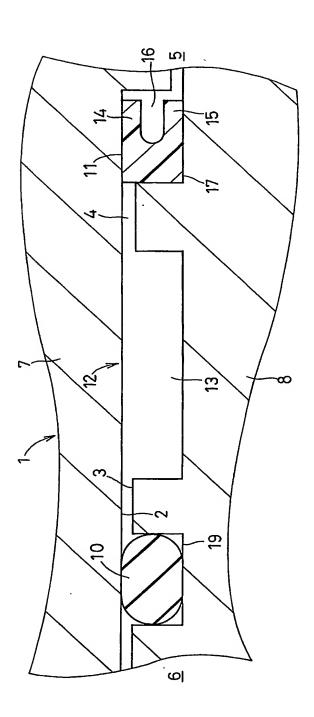
本発明によれば、高圧側のガスが、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で圧力変動しても、主シール手段のブリスタ現象の発生を防止することができ、これによって高いシール性を維持することができるので、圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に用いることができる。

# 請求の範囲

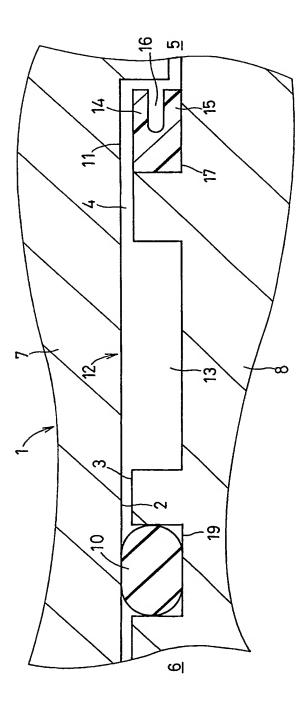
1. 2つのシール面間に設けられるゴム製の主シール手 段と、前記2つのシール面間に、主シール手段よりも高圧側に設けられ、凹 5 溝が形成される樹脂製の副シール手段と、

主シール手段および副シール手段間で前記2つのシール面間の空隙に 連なる変動緩和空間が形成される圧力変動緩和手段とを含むガス用シー ル構造。

- 2. 副シール手段は、凹溝を高圧側に向けて配置される請求の範 10 囲第1項に記載のガス用シール構造。
  - 3. 副シール手段は、凹溝を低圧側に向けて配置される請求の範囲第1項に記載のガス用シール構造。



N N



义 こ

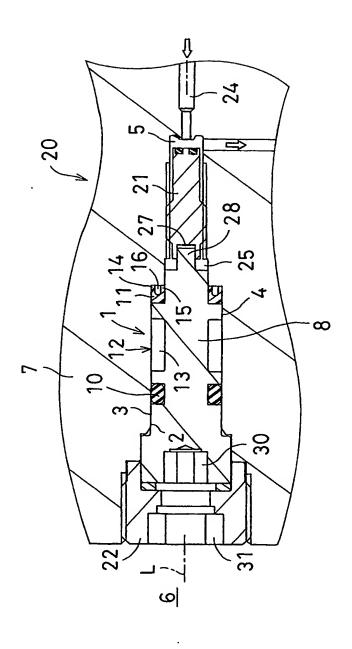
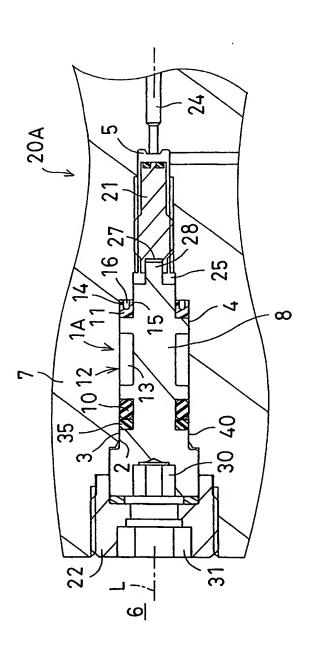
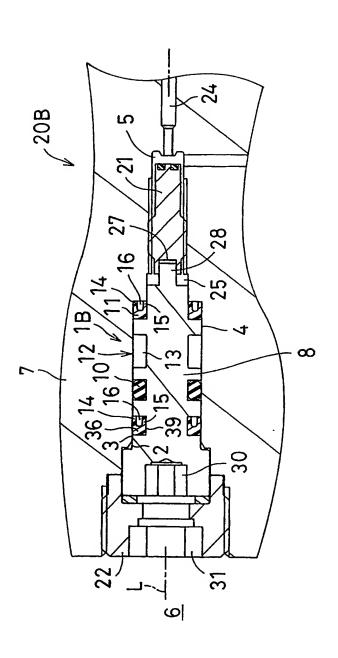


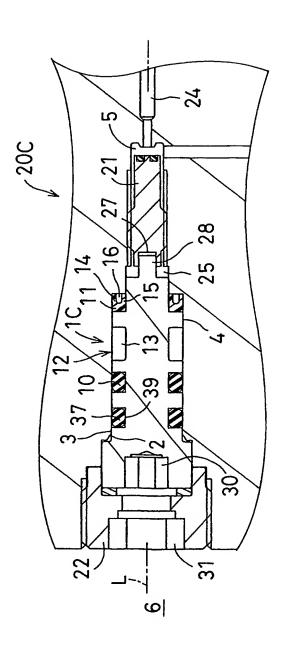
図 図



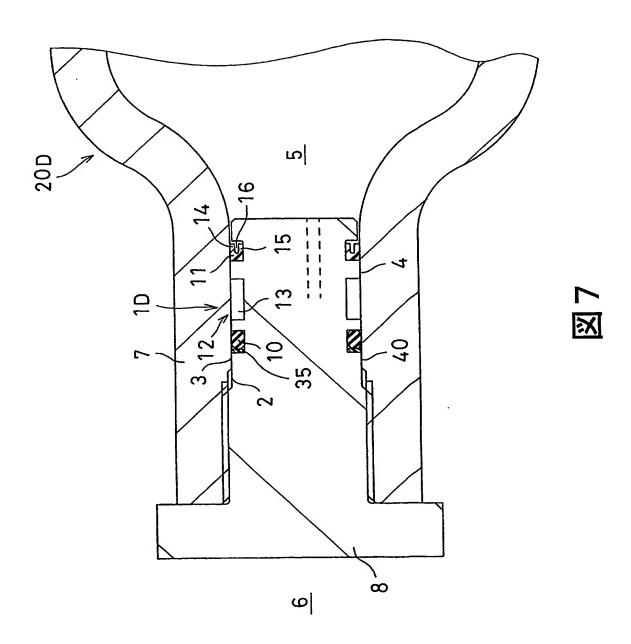
<u>図</u> 4

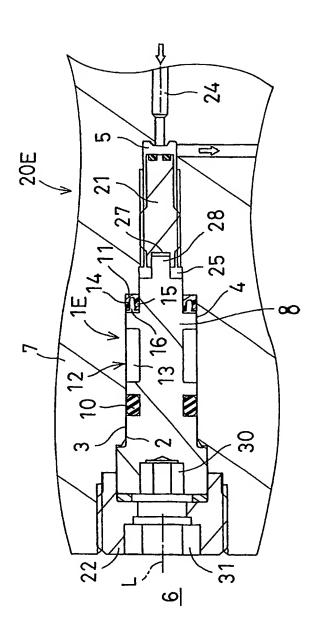


义 い

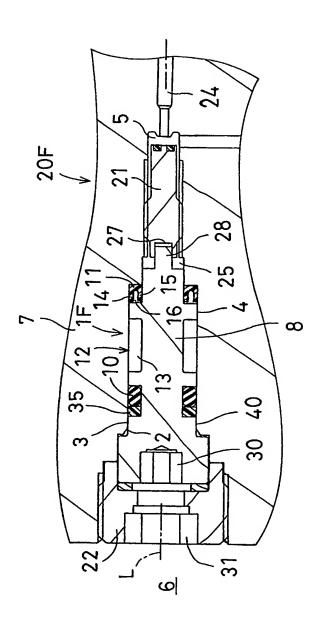




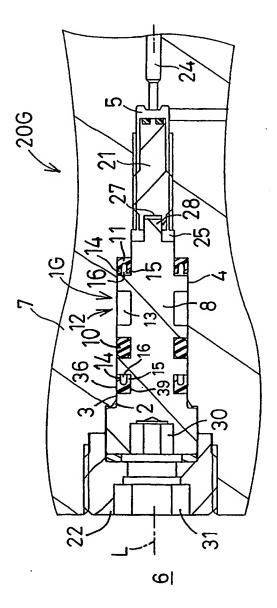




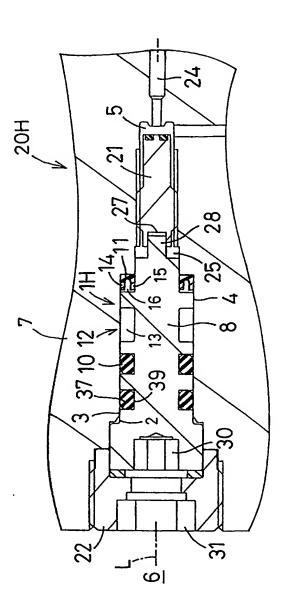
<u>家</u>







巡 1 0



| |-|

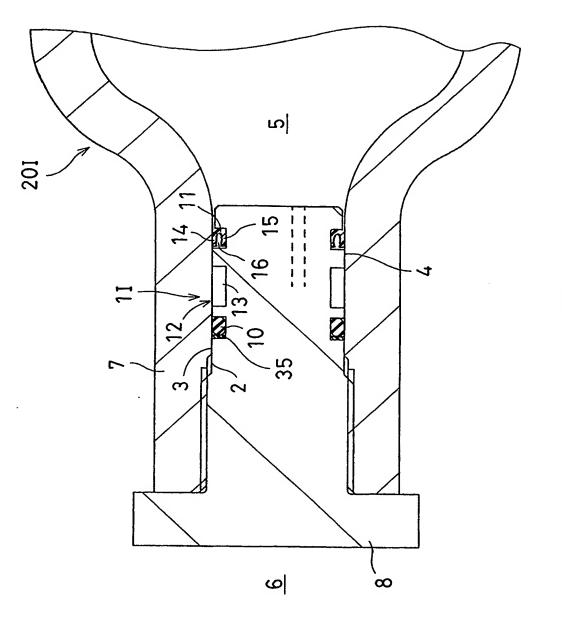
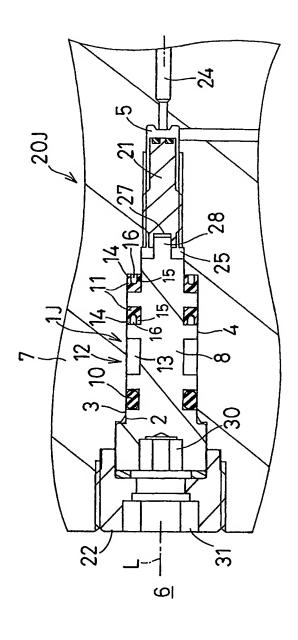


図 1 2



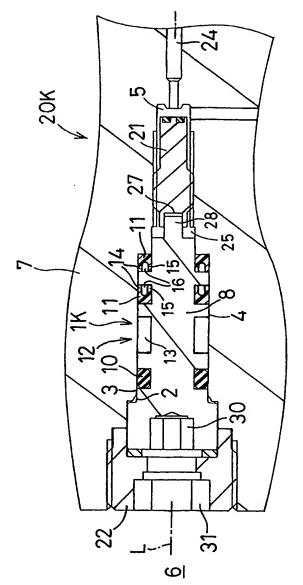
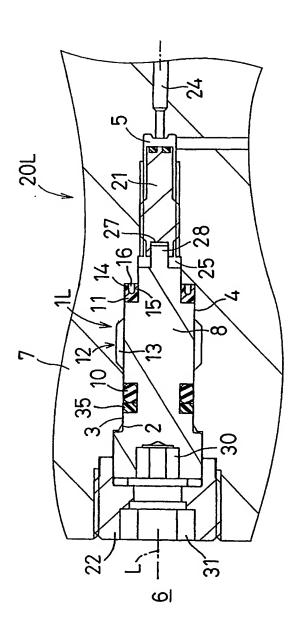


図14



<u>図</u> -い

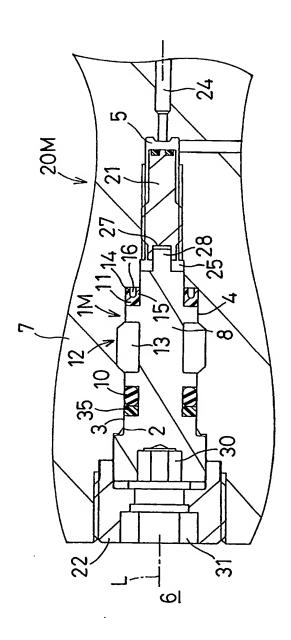


図16

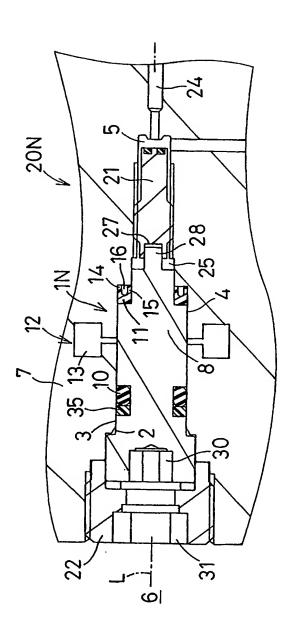


図17